# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Docket No. 241989US3/ims

#### ES PATENT AND TRADEMARK OFFICE IN THE UNITED

IN RE APPLICATION OF: Shinichi OGIMOTO

GAU:

1762

SERIAL NO: 10/649,700

**EXAMINER:** 

FILED:

August 28, 2003

FOR:

LIQUID CRYSTAL DROPPING APPARATUS AND METHOD

#### REQUEST FOR PRIORITY

	_	
COMMISSIONER FOR PATENTS ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313		
SIR:		
☐ Full benefit of the filing date of U.S. provisions of 35 U.S.C. §120.	. Application Serial Number	, filed , is claimed pursuant to the
	J.S. Provisional Application(s) is c Application No.	laimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C <u>Date Filed</u>
Applicants claim any right to priority the provisions of 35 U.S.C. §119, as		ns to which they may be entitled pursuant to
In the matter of the above-identified app	lication for patent, notice is hereby	y given that the applicants claim as priority:
	APPLICATION NUMBER 2002-251900	MONTH/DAY/YEAR August 29, 2002
Certified copies of the corresponding Co	onvention Application(s)	
are submitted herewith		
☐ will be submitted prior to paymen	nt of the Final Fee	
☐ were filed in prior application Se	rial No. filed	
were submitted to the Internation Receipt of the certified copies by acknowledged as evidenced by the	the International Bureau in a time	mber ely manner under PCT Rule 17.1(a) has been
☐ (A) Application Serial No.(s) we	re filed in prior application Serial	No. filed ; and
☐ (B) Application Serial No.(s)		
are submitted herewith		
☐ will be submitted prior to ]	payment of the Final Fee	
	Res	pectfully Submitted,
		LON, SPIVAK, McCLELLAND,

Customer Number

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

C. Irvin McClelland

Registration No. 21,124 Joseph A. Scafetta, Jr. Registration No. 26, 803



## $\mathsf{B}$ JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月29日

出 **Application Number:** 

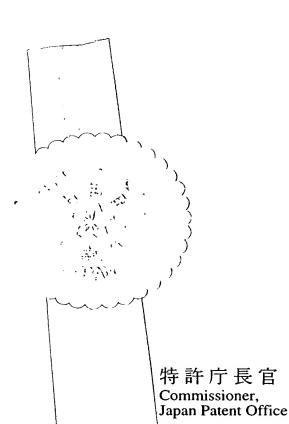
特願2002-251900

[ST. 10/C]:

[JP2002-251900]

出 願 人 Applicant(s):

芝浦メカトロニクス株式会社



2003年 9月



【書類名】

特許願

【整理番号】

P07422

【提出日】

平成14年 8月29日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 1/1341

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県海老名市東柏ヶ谷5丁目14番1号 芝浦メカ

トロニクス株式会社 さがみ野事業所内

【氏名】

荻本 眞一

【特許出願人】

【識別番号】

000002428

【氏名又は名称】 芝浦メカトロニクス株式会社

【代理人】

【識別番号】

100081385

【弁理士】

【氏名又は名称】 塩川 修治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

016230

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9813870

【プルーフの要否】 要

#### 【書類名】 明細書

【発明の名称】 液状物質滴下装置及び方法

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下装置において、 液状物質を蓄える容器と、

容器から滴下量に応じた量の液状物質を取出す手段と、取出した液状物質を一時的に蓄える手段と、取出して蓄えられた液状物質を吐出する手段とを備えた液状物質供給手段と、

液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させる移動手段とを備えたことを特 徴とする液状物質滴下装置。

【請求項2】 液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下装置において、 液状物質を蓄える容器と、

容器から所定量の液状物質を取出す手段と、取出した液状物質を一時的に蓄える手段と、取出して蓄えられた液状物質を吐出する手段とを備えた液状物質供給 手段と、

液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させる移動手段とを備え、

取出した液状物質を一時的に蓄える手段は複数有するとともに、各液状物質を蓄える手段に対して、液状物質の取出しと液状物質の吐出とを並行して動作させる手段を備えたことを特徴とする液状物質滴下装置。

【請求項3】 液状物質供給手段と基板との相対的な位置を検出する手段と

検出した相対的な位置と基板に対する液状物質の滴下位置情報とに基づいて、 液状物質供給手段による液状物質の吐出タイミングを制御する制御手段とを備え たことを特徴とする請求項1又は2に記載の液状物質滴下装置。

【請求項4】 基板に対して滴下する液状物質の滴下位置間隔に基づいて決定された、液状物質供給手段と基板との相対的な移動速度と、液状物質の吐出時間間隔で、移動手段および液状物質供給手段を制御する制御手段とを備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の液状物質滴下装置。

【請求項5】 液状物質の吐出量を制御する制御手段を備えたことを特徴と する請求項1~4のいずれかに記載の液状物質滴下装置。

【請求項6】 液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下方法において、 液状物質が蓄えられた容器から、液状物質供給手段の滴下量に応じた量の液状 物質を取出す工程と、

取出した液状物質を一時的に蓄える工程と、

一時的に蓄えられた液状物質を、液状物質供給手段と基板との相対移動を停止 させずに液状物質供給手段から吐出する工程とを含むことを特徴とする液状物質 滴下方法。

【請求項7】 液状物質を滴下する液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させ、液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下方法であって、

液状物質が蓄えられた容器から所定量の液状物質を取出す工程と、

取出した液状物質を一時的に蓄える工程と、

一時的に蓄えられた液状物質を吐出する工程とを含み、

液状物質を取出す工程と液状物質を吐出する工程とを並行して行なうことを特徴とする液状物質滴下方法。

【請求項8】 液状物質供給手段と基板との相対的な位置を検出する工程と

検出した相対的な位置と基板に対する液状物質の滴下位置情報とに基づいて液 状物質供給手段による液状物質の吐出タイミングを決定する工程と、を含み、

前記吐出する工程は、前記決定されたタイミングにて実行されることを特徴と する請求項6又は7に記載の液状物質滴下方法。

【請求項9】 基板に対して滴下する液状物質の滴下位置間隔に基づいて、 液状物質供給手段と基板との相対的な移動速度と、液状物質供給手段による液状 物質の吐出時間間隔を決定する工程と、

決定された相対的な移動速度にて液状物質供給手段と基板とを相対移動させる 工程と、を含み、

前記吐出する工程は、前記液状物質供給手段と基板との相対移動中、前記決定 された吐出時間間隔にて実行されることを特徴とする請求項6又は7に記載の液



状物質滴下方法。

【請求項10】 液状物質の吐出量を制御する工程を含むことを特徴とする 請求項6~9のいずれかに記載の液状物質滴下方法。

#### 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\ ]$ 

【発明の属する技術分野】

本発明は液晶等の液状物質滴下装置及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば、液晶を間に介在させた状態で2枚のガラス基板を貼り合わせる基板貼合わせ工程においては、貼り合わせの前段階で、一方のガラス基板の上に液晶滴下装置を用いて必要量の液晶を滴下することが行なわれる。

[0003]

そして、従来の液晶滴下装置は、液状物質である液晶を蓄える容器と、この容器に連通され、ニードル弁により流路を開閉制御されるノズルと、容器内を加圧する加圧装置とを有してなり、ニードル弁を開くことで容器内の液晶をノズル先端より吐出させ基板に滴下するものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

従来の液晶滴下装置では、1滴の液晶の滴下動作に要する時間が長く、生産性の向上のためには、液晶滴下装置の使用台数を増設する必要があり、生産コストの増大を招いている。

[0005]

本発明の課題は、液状物質の滴下動作の高速化を図り、生産性を向上させることにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

請求項1の発明は、液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下装置において、 液状物質を蓄える容器と、容器から滴下量に応じた量の液状物質を取出す手段と 、取出した液状物質を一時的に蓄える手段と、取出して蓄えられた液状物質を吐出する手段とを備えた液状物質供給手段と、液状物質供給手段と基板とを相対的 に移動させる移動手段とを備えたものである。

#### [0007]

請求項2の発明は、液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下装置において、 液状物質を蓄える容器と、容器から所定量の液状物質を取出す手段と、取出した 液状物質を一時的に蓄える手段と、取出して蓄えられた液状物質を吐出する手段 とを備えた液状物質供給手段と、液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させ る移動手段とを備え、取出した液状物質を一時的に蓄える手段は複数有するとと もに、各液状物質を蓄える手段に対して、液状物質の取出しと液状物質の吐出と を並行して動作させる手段を備えたものである。

#### [0008]

請求項3の発明は、請求項1又は2の発明において更に、液状物質供給手段と 基板との相対的な位置を検出する手段と、検出した相対的な位置と基板に対する 液状物質の滴下位置情報とに基づいて、液状物質供給手段による液状物質の吐出 タイミングを制御する制御手段とを備えたものである。

#### [0009]

請求項4の発明は、請求項1又は2の発明において更に、基板に対して滴下する液状物質の滴下位置間隔に基づいて決定された、液状物質供給手段と基板との相対的な移動速度と、液状物質の吐出時間間隔で、移動手段および液状物質供給手段を制御する制御手段とを備えたものである。

#### [0010]

請求項5の発明は、請求項1~4のいずれかの発明において更に、液状物質の 吐出量を制御する制御手段を備えたものである。

#### [0011]

請求項6の発明は、液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下方法において、 液状物質が蓄えられた容器から、液状物質供給手段の滴下量に応じた量の液状物質を取出す工程と、取出した液状物質を一時的に蓄える工程と、一時的に蓄えられた液状物質を、液状物質供給手段と基板との相対移動を停止させずに液状物質 供給手段から吐出する工程とを含むようにしたものである。

#### [0012]

請求項7の発明は、液状物質を滴下する液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させ、液状物質を基板上に滴下する液状物質滴下方法であって、液状物質が蓄えられた容器から所定量の液状物質を取出す工程と、取出した液状物質を一時的に蓄える工程と、一時的に蓄えられた液状物質を吐出する工程とを含み、液状物質を取出す工程と液状物質を吐出する工程とを並行して行なうようにしたものである。

#### $[0\ 0\ 1\ 3]$

請求項8の発明は、請求項6又は7の発明において更に、液状物質供給手段と 基板との相対的な位置を検出する工程と、検出した相対的な位置と基板に対する 液状物質の滴下位置情報とに基づいて液状物質供給手段による液状物質の吐出タ イミングを決定する工程と、を含み、前記吐出する工程は、前記決定されたタイ ミングにて実行されるようにしたものである。

#### [0014]

請求項9の発明は、請求項6又は7の発明において更に、基板に対して滴下する液状物質の滴下位置間隔に基づいて、液状物質供給手段と基板との相対的な移動速度と、液状物質供給手段による液状物質の吐出時間間隔を決定する工程と、決定された相対的な移動速度にて液状物質供給手段と基板とを相対移動させる工程と、を含み、前記吐出する工程は、前記液状物質供給手段と基板との相対移動中、前記決定された吐出時間間隔にて実行されるようにしたものである。

#### $[0\ 0\ 1\ 5]$

請求項10の発明は、請求項6~9のいずれかの発明において更に、液状物質の吐出量を制御する工程を含むようにしたものである。

#### [0016]

#### 【作用】

請求項1、6の発明によれば下記①、②の作用がある。

①1回あたりの滴下量に応じた量の液状物質を予め取出して蓄えておき、吐出の際にはこの蓄えた液状物質を吐出させるようにしたので、液状物質を迅速に滴下

することができ、液状物質の滴下動作の高速化が図れ、生産性を向上させることができる。

#### [0017]

②上述の①により、液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させている期間中であっても、基板上に安定して液状物質を滴下することができることから、生産性をより向上させることができる。

#### [0018]

請求項2、7の発明によれば下記③、④の作用がある。

③液状物質の取出しと吐出とを並行して行なうことにより、液状物質を迅速に 滴下することができ、液状物質の滴下動作の高速化が図れ、生産性を向上させる ことができる。

#### [0019]

④上述の③により、液状物質供給手段と基板とを相対的に移動させている期間中であっても、基板上に安定して液状物質を滴下することができることから、生産性をより向上させることができる。

#### [0020]

請求項3、8の発明によれば下記⑤の作用がある。

⑤液状物質供給手段と基板との相対位置関係と基板に対する液状物質の滴下位 置情報とに基づいて液状物質の吐出タイミングを制御するので、基板上の滴下点 数を変更したときにも容易にそれに対応でき、基板の貼合わせ工程で均一な液状 物質の広がりを得るための最適な滴下パターンを容易に得ることができる。

#### $[0\ 0\ 2\ 1]$

請求項4、9の発明によれば下記⑥の作用がある。

⑥基板に対して滴下する液状物質の滴下位置間隔に基づいて決定された、液状物質供給手段と基板との相対的な移動速度と、液状物質の吐出時間間隔で、移動手段および液状物質供給手段を操作させるので、基板上の滴下位置間隔を変更したときにも、それらの滴下位置間隔で容易に液状物質を滴下することができ、基板の貼合わせ工程で均一な液状物質の広がりを得るための最適な滴下パターンを容易に得ることができる。

#### [0022]

請求項5、10の発明によれば下記⑦の作用がある。

⑦液状物質の吐出量を制御することにより、1回あたりの滴下量を適宜値に変更できるから、基板上の滴下点数を多くすることと相まって、基板の貼合わせ工程で均一な液状物質の広がりを得るためのより最適な滴下パターンを容易に得ることができる。

### [0023]

#### 【発明の実施の形態】

図1は液状物質滴下装置と基板貼合わせ装置を示す模式図、図2は基板上の滴下パターンを示す模式図、図3は液状物質供給装置を示す模式図、図4は液状物質供給装置の変形例を示す模式図である。

#### [0024]

図1において、1は下基板、2は上基板、10は下基板1への液状物質滴下装置、100は下基板1と上基板2の基板貼合わせ装置を示す。

#### [0025]

液状物質滴下装置10は、下基板1を搭載する基板搬送ステージ11と、下基板1上に定めた滴下位置に一定量の液晶等の液状物質(L)を滴下して供給する液状物質供給装置20とを有する。

#### [0026]

基板搬送ステージ11は、X軸駆動部、Y軸駆動部、 $\theta$  軸駆動部を備えた移動装置 12 を有し、下基板1 をX方向とY方向のそれぞれに移動するとともに、 $\theta$  方向に回転することができる。移動装置 12 の各駆動部はサーボモータにより構成できる。

#### [0027]

液晶物質供給装置20は、容器40と移動装置50を付帯的に備える。 容器40は、液状物質を蓄える。

#### [0028]

移動装置50は、X軸駆動部、Y軸駆動部、Z軸駆動部を備え、液状物質供給 装置20をX方向とY方向とZ方向のそれぞれに移動する。移動装置50の各駆 動部はサーボモータにより構成できる。移動装置12及び/又は移動装置50は、基板搬送ステージ11上の下基板1に対し、液状物質供給装置20を相対的に移動させる。

#### [0029]

液状物質供給装置20は、容器40から滴下量に応じた量の液状物質を取出す 手段を構成する取出しポート21と、取出した液状物質を一時的に蓄える手段を 構成する備蓄室22と、取出して蓄えられた液状物質を吐出する手段を構成する 吐出ポート23とを有する。

#### [0030]

具体的には、液状物質供給装置20は、図3に示す如く、固定部24と、サーボモータ25により駆動される回転軸26に設けられた回転部27とを有し、固定部24には、回転軸26の軸芯を中心とする同一半径上でかつ回転軸26を挟んだ対向位置に1つずつ取出しポート21と吐出ポート23を備え、回転部27には、2個の備蓄室22を、1つの備蓄室22が取出しポート21に対向するとき、他方の備蓄室22が吐出ポート23と対向する位置に備える。回転部27は固定部24に液密に摺接し、回転部27の回転により2個の備蓄室22は取出しポート21と吐出ポート23を順に通過する。

#### [0031]

液状物質供給装置20は、回転部27に相対するカム28を回転軸26の周囲に固定配置し、回転部27とカム28の間で回転軸26に固定した回転板29に設けた複数のガイド孔に備蓄室22と同数のプランジャ30を上下動自在に保持し、プランジャ30の下端部を備蓄室22に嵌合して該備蓄室22の内部で往復動可能にし、プランジャ30の上端部(カムフォロワ30A)をばね31によりカム28のカム面に衝合させている。ばね31は、プランジャ30の中間部に設けたフランジ30Bと回転板29の間に介装される。

#### [0032]

ここで、図3 (B) を用いて、カム28の形状について詳細に説明する。図3 (B) は、図3 (A) における矢視Aでのカム展開図である。

#### [0033]

図において、カム28は、回転部27の備蓄室22が固定部24の取出しポート21上を通過するとき、プランジャ30が、備蓄室22における進行方向(矢印R方向)先頭側の端部が取出しポート21の左側端部上を通過するタイミングで上昇を開始し、備蓄室22における進行方向後方側の端部が取出しポート21の右側端部上を通過するタイミングで上限に達して停止するようにカム面の形状が設定される。また、プランジャ30の上限位置は、プランジャ30が上限に位置した状態での備蓄室22内が、1回の滴下に必要とされる滴下量と同量の液状物質を収容可能な容積となるように、カム28により規定される。

#### [0034]

一方、吐出ポート23側については、取出しポート21側と反対で、プランジャ30が、備蓄室22における進行方向先頭側の端部が吐出ポート23における回転部27の回転方向手前側端部上を通過するタイミングで下降を開始し、備蓄室22における進行方向後方側の端部が吐出ポート23における回転部27の回転方向後側端部上を通過するタイミングで下降限に達して停止するようにカム28のカム面の形状が設定される。そしてプランジャ30が下降限に達した段階において、備蓄室22内の液状物質すべてが吐出ポート23を通って吐出されて下基板1上に滴下される。

#### [0035]

なお、図3(A)においては、便宜上、あたかも備蓄室22が取出しポート21の真上に位置したときにこの備蓄室22内のプランジャ30が下限位置に位置し、備蓄室22が吐出ポート23の真上に位置したときにこの備蓄室22内のプランジャ30が上限位置に位置するかの如く示したが、図3(B)に示すように、備蓄室22が取出しポート21、或いは吐出ポート23の真上(備蓄室22が取出しポート21、或いは吐出ポート23の真上(備蓄室22が取出しポート21、或いは吐出ポート23に完全に重なる位置)にあるときは備蓄室22内のプランジャ30は上限位置と下限位置の間に位置することとなる。

#### [0036]

液状物質供給装置20は、サーボモータ25による回転部27の回転によって 以下の如くにポンプ作用を営む。

#### [0037]

#### (a)取出し作用

回転部27の備蓄室22が固定部24の取出しポート21を通過するとき、プランジャ30が備蓄室22の内部を下限から上限まで移動し(図3(B))、容器40の液状物質を取出しポート21経由で備蓄室22に吸込んで取出す。すなわち、本実施の形態においては、取出しポート21とプランジャ30とカム28が液状物質を取出す手段として機能する。

#### [0038]

#### (b)吐出作用

回転部27の備蓄室22が固定部24の吐出ポート23を通過するとき、プランジャ30が備蓄室22の内部を上限から下限まで移動し、備蓄室22に蓄えた液状物質を吐出ポート23経由で吐出し、1滴の液状物質として下基板1上に滴下する。すなわち、本実施の形態においては、吐出ポート23とプランジャ30とカム28が液状物質を吐出する手段として機能する。

#### [0039]

液状物質供給装置20は、2個の備蓄室22を備えているから、各備蓄室22 の相互間で、容器40から滴下量に応じた液状物質を取出しポート21経由で備 蓄室22に取出す工程と、一時的に蓄えられた液状物質を備蓄室22から吐出ポート23経由で吐出する工程とを並行して行なう。

#### [0040]

液状物質滴下装置10は、液状物質供給装置20と基板搬送ステージ11上の下基板1との相対的な位置を検出する検出装置(不図示)と、検出装置の検出結果に基づいて液状物質供給装置20を起動するとともに移動装置12を制御する制御装置(不図示)を備える。ここで検出装置は、例えば、移動装置12の各駆動部を構成するサーボモータに設けられたエンコーダおよび移動装置50の各駆動部を構成するサーボモータに設けられたエンコーダが用いられ、これらのエンコーダからの出力値に基づいて、基板搬送ステージ11の位置情報、および液状物質供給装置20の位置情報を得て、これらの位置情報から液状物質供給装置20の吐出ポート23と下基板1との相対的な位置を検出する。

#### [0041]

今、下基板1への液状物質の滴下パターン(3A、3B…は滴下位置、3Aは滴下開始位置、3Zは滴下終了位置、4はシール材)が図2に示す如くに下基板1の辺に沿って縦横に等間隔のパターンであり、このようなパターンで液状物質を滴下するときの下基板1に対する液状物質供給装置20の吐出ポート23の移動経路(滴下経路)が、たとえば矢印で示すように左右の端部で交互にU字状に折り返す経路をなすとする。このような場合、制御装置は、液晶物質供給装置20の吐出ポート23が基板搬送ステージ11上の下基板1に対し相対移動する各直線状経路の両端滴下位置を除く中間滴下位置では検出装置の検出結果(液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係)に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係)に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係)に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係)に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係)に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係)に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対移動を停止させて吐出ポート23から各滴下位置への吐出を行なう。

#### [0042]

即ち、制御装置は、基板搬送ステージ11の位置情報を移動装置12の各駆動部を構成するサーボモータのエンコーダの出力値から読取るとともに、液状物質供給装置20の吐出ポート23のX、Y方向での位置情報をX軸駆動部、Y軸駆動部を構成するサーボモータのエンコーダの出力値から読取り、たとえば、予め教示された下基板1上の各滴下位置3A、3B・・3Zの位置情報に基づいて、所定の滴下位置が吐出ポート23を通過するタイミングで、液状物質供給装置20に吐出指令を出力する機能を備える。液状物質供給装置20は、制御装置の制御下において吐出回数と吐出タイミングをサーボモータ25により制御し、1回の吐出動作において、先に述べた取出し作用にて備蓄室22内に蓄えられた液状物質すべてを吐出ポート23から吐出させる。このとき、備蓄室22内の容積は1回の滴下に必要とされる滴下量と同量となっていることから、備蓄室22内の液状物質をすべて吐出させれば必要とする滴下量が得られる。つまり、液状物質を吐出させる段階での液量調整を不要とすることから、高速で安定した滴下を行なうことができる。これにより、基板搬送ステージ11を停止させずに、基板

搬送ステージ11の位置座標に基づいて滴下位置到達毎に必要量の液状物質の吐出を行なうことができ、滴下工程に要する時間を大幅に短縮することができる。

#### [0043]

基板貼合わせ装置100は、真空チャンバ101の内部に下基板ステージ102と上基板ステージ103を設け、下基板ステージ102に下移動装置104、上基板ステージ103に上移動装置105を備える。下移動装置104は、X軸駆動部、Y軸駆動部、θ軸駆動部を備え、下基板ステージ102に保持した下基板1をX方向とY方向のそれぞれに移動するとともに、θ方向に回転する。上移動装置105は、Z軸駆動部を備え、上基板ステージ103に保持した上基板2をZ方向に移動する。液状物質供給装置20により液状物質を滴下された下基板1と、上基板2とが真空チャンバ101の内部で貼合わされる。

#### [0044]

液状物質滴下装置10と基板貼合わせ装置100は以下の如くに動作する。

(1)移動装置50により、液状物質供給装置20の吐出ポート23が滴下開始 位置へ移動する。

#### [0045]

(2)閉ループ状にシール材 4 が塗布された下基板 1 を基板搬送ステージ 1 1 に搭載する。下基板 1 の位置決めマークを認識し、基板搬送ステージ 1 1 上での下基板 1 の位置ずれ状態を検出する。

#### [0046]

(3)上述の(2)で検出した下基板1の位置ずれ状態を加味して移動装置12を移動させ、下基板1上の滴下開始位置3A(図4)が、前述(1)で滴下開始位置に位置付けられた吐出ポート23の直下となるように下基板1を位置決めする。

#### [0047]

(4)移動装置12により基板搬送ステージ11上の下基板1を液状物質供給装置20の吐出ポート23に対する前述の滴下経路に沿って相対移動させ、液状物質を吐出ポート23から下基板1上の各滴下位置に前述の如くに滴下する。制御装置は、移動装置12、50の各駆動部を構成するサーボモータのエンコーダ信号により、滴下位置を検出する。

#### [0048]

- (5)基板貼合わせ装置100の上基板ステージ103に上基板2を供給する。
- (6)前述(4)により滴下終了した下基板1を基板貼合わせ装置100の下基板ステージ102に供給する。

#### [0049]

- (7)真空チャンバ101を真空状態にし、下基板1と上基板2を真空中で位置合わせし、下基板1と上基板2を重ね合わせて貼合わせる。真空チャンバ101の大気開放後、シール材4の仮硬化のためのUV(紫外線)照射を行なう。このUV照射装置は、たとえば基板搬送ステージ11に内蔵されている。
  - (8) 貼合わされた基板1、2を排出する。

#### [0050]

尚、上述の(1)と(3)はそれらの先後の順序を入れ替えても良い。即ち、上述(1)の液状物質供給装置20の滴下開始位置への移動を下基板1の供給前に行なうことにより、液状物質供給装置20の移動装置50を構成する駆動軸の動作時に発生するゴミの下基板1への落下を防止するものであるが、駆動軸のゴミ対策が行なわれている場合には、下基板1の供給後に、液状物質供給装置20の移動動作を行なっても良い。

#### [0051]

上述(2)で閉ループ状にシール材 4 が塗布された下基板 1 を供給しているが、シール材が塗布されていない下基板 1 に対して液状物質の滴下を行ない、基板貼合わせ装置 1 0 0 で、液状物質を滴下された下基板 1 とシール材 4 が塗布された上基板 2 を貼合わせても良い。

#### [0052]

液状物質滴下装置10は、上述した液状物質供給装置20を1台だけを備える ものに限らず、複数台の液状物質供給装置20を備え、滴下位置毎に、使用する 液状物質供給装置20を切り換えても良い。また、複数台の液状物質供給装置2 0を同時に使用しても良い。そして複数台の液状物質供給装置を備える場合にお いては、例えば各装置の備蓄室22の容積を異ならせ、液状物質供給装置20毎 に液状物質の1回あたりの滴下量を異ならせるようにしてもよく、こうすること で、図2に示したシール材4で囲まれた領域内を複数の領域に分割し、分割した 領域毎に異なる滴下量の液状物質を滴下するといったことを容易に実施すること ができる。そして、下基板1におけるシール材4に近接する周囲の領域の滴下量 を、中央の領域に比べて少量に設定することで、上下の基板1、2を貼合わせる ときに生じ易い、液状物質がシール材4を乗り越えてはみ出す現象を防止するこ とができる。

#### [0053]

さらには、複数台の液状物質供給装置 2 0 を設ける場合においては、各液状物質供給装置 2 0 を個別に X、 Y 方向に移動可能に構成しておくと、各液状物質供給装置による滴下位置同士の間隔を容易に調整することができ好ましい。

#### [0054]

本実施の形態によれば、以下の作用がある。

①備蓄室22に1回あたりの滴下量と同量の液状物質を予め取出して蓄えておき、吐出の際には備蓄室22に蓄えた液状物質をすべて吐出させるだけで、必要量の液状物質の滴下を行なうことができるので、必要とする滴下量の滴下動作を迅速に行なうことができる。これにより、液状物質の滴下動作の高速化が図れ、生産性を向上させることができる。

#### [0055]

②上述の①により、液状物質の滴下の度に液状物質供給装置20と下基板1と を相対的に停止させることなく、液状物質供給装置20と下基板1とを相対的に 移動させている期間中であっても下基板1上の滴下位置に安定して液状物質を滴 下することができ、生産性をより向上させることができる。

#### [0056]

③上述の①により、滴下量の制御が容易となり、滴下量のばらつきに起因して生じる液状物質の広がりムラを防止することができ、しかも上下の基板1、2間に液状物質を適正量で封入することができるので、製品品質を向上させることができる。

#### [0057]

④液状物質の取出し工程と吐出工程とを並行して処理することにより、液状物

質の滴下動作を高速化でき、これによっても生産性を向上させることができる。

#### [0058]

⑤下基板1上の滴下位置情報と、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係とに基づいて液状物質の吐出タイミングを制御することにより、下基板1上での滴下点数や滴下位置が変更されたときには、それらの滴下位置情報を変更するだけで容易に対応することができる。従って、下基板1の貼合わせ工程で均一な液状物質の広がりを得るための最適な滴下パターンを容易に得ることができる。

#### [0059]

⑥備蓄室22は、回転部27の回転に伴って周回移動するので、振動等が発生 し難く、取出しポート21と吐出ポート23との間を円滑かつ高速度で移動する ことが可能となり、液状物質の滴下動作を安定して行なうことができる。

#### [0060]

⑦液状物質を備蓄室22に一旦取り込み、取り込んだ分の液状物質を吐出させるようにしたことから、液状物質の粘度の変動に左右されることなく備蓄室22 の容積分の液状物質を滴下させることができる。

#### [0061]

尚、液状物質滴下装置10にあっては、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係に基づいて液状物質を吐出させるかわりに、下基板1上の滴下位置(3A、3B・・・3Z)の配置間隔、つまり滴下位置間隔に基づいて、液状物質供給装置20と下基板1との相対的な移動速度と、液状物質の吐出時間間隔を決定し、その決定された相対移動速度で液状物質供給装置20と下基板1とを相対移動させ、決定された吐出時間間隔で液状物質供給装置20から液状物質を吐出させるようにしても良い。

#### [0062]

具体例としては、次のとおりである。例えば、液状物質供給装置20と下基板1との相対的な移動速度を一定とした場合、液状物質の滴下位置間隔を大きくしたければ液状物質の吐出時間間隔を大きくなるように設定し、液状物質の滴下位置間隔を小さくしたければ液状物質の吐出時間間隔を小さくなるように設定する

。また、液状物質の吐出時間間隔を一定とした場合、液状物質の滴下位置間隔を大きくしたければ液状物質滴下装置20と下基板1との相対的な移動速度が早くなるように設定し、液状物質の滴下位置間隔を小さくしたければ、液状物質供給装置20と下基板1との相対的な移動速度が遅くなるように設定する。もちろん、液状物質供給装置20と下基板1との相対的な移動速度と液状物質の吐出時間間隔の双方を調整して、所望する滴下位置間隔を得るようにしても良い。このような、滴下位置間隔、液状物質供給装置20と下基板1との相対的な移動速度および吐出時間間隔の関係は、滴下位置間隔=液状物質供給装置20と下基板1との相対移動速度×吐出時間間隔の関係から容易に決定することが可能である。

#### [0063]

そして上述によれば、滴下作業を開始する時点での液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係を決定した後は、液状物質供給装置20と下基板1との相対位置関係を検出しなくとも、設定された相対移動速度と吐出時間間隔で液状物質滴下装置10を制御するだけで、下基板1上へ所望する滴下位置間隔で液状物質を滴下することができ、基板の貼合わせ工程で液状物質の均一な広がりを得るための最適な滴下パターンを容易に得ることができる。

#### [0064]

また、上記の実施の形態においては、プランジャ30の上下動をカム28で行なうようにしたが、プランジャ毎にシリンダ装置を備えるように構成し、このシリンダ装置により各プランジャの上下動を行なうように構成するようにしても良いものである。

#### $[0\ 0\ 6\ 5]$

図4の液状物質供給装置20は、プランジャ30の上下ストロークの上限位置を規制し、液状物質の1回あたりの吐出量を制御する制御手段を構成するプランジャ上限ストッパ35を備えるものである。ストッパ35は、制御装置により駆動されるサーボモータ36の送りねじに螺合して適宜位置に昇降制御せしめられる昇降ブロック37に設けた上下のローラ38、38により挟持され、回転軸26の軸方向に沿う所望の上限規制位置に設定替え可能とされながら、回転軸26のまわりを回転部27とともに回転可能とされ、各プランジャ30のカムフォロ

ア30Aが挿通し得る孔39にストッパ部39Aを備え、プランジャ30のフランジ30Bをストッパ部39Aに衝合させることによりプランジャ30の上限位置を規制し、当該プランジャ30に対応する備蓄室22への液状物質の取出し量、ひいては備蓄室22からの吐出量を変更可能とする。

#### [0066]

このようにプランジャ上限ストッパ35の上下位置を調整し、備蓄室22の液状物質の取り込み可能な容積(量)を変化させることにより、液状物質の1回あたりの滴下量を即座に適宜値に変更できるから、基板上の滴下点数を多くすることと相まって、下基板1の貼合わせ工程で均一な液状物質の広がりを得るためのより最適な滴下パターンを容易に得ることができる。

#### [0067]

また、図2に示したシール材4で囲まれた領域内において、分割した領域毎に 異なる滴下量で液状物質を滴下させることも可能となり、滴下パターンの自由度 をさらに広げることが可能となる。

#### 100681

なお、図4では、プランジャ上限ストッパ35を昇降制御することでプランジャ30の上限位置を調整して備蓄室22内に備蓄可能な液状物質の量を調整するように構成したが、プランジャ上限ストッパ35は昇降方向には固定配置とするとともに、カム28を昇降制御可能に設け、このカム28を適宜位置に位置付けることで、プランジャ30の下限位置を調整し、備蓄室22内から吐出させる液状物質の量を変更するようにしても良い。

#### [0069]

このように構成した場合、液状物質の取出し作用においては、吐出させる液状物質の量に拘わりなく、固定配置されたプランジャ上限ストッパ35にて規制された上限位置に基づいて常に一定量の液状物質が備蓄室22内に取り込まれるものの、吐出作用においては、備蓄室22内に蓄えられた液状物質のうち、カム28の設定位置に基づく下限位置まで下降されるプランジャ30の上限位置からの下降量分の液状物質が吐出されることとなる。このように構成することによっても、液状物質の滴下量を変更することができ、下基板1の貼り合わせ工程で均一

な液状物質の広がりを得るための最適な滴下パターンを容易に得ることができる。なおこの場合、備蓄室22に蓄える液状物質の量は、吐出が予定されている液状物質の最大量に設定しておくと良い。

#### [0070]

以上、本発明の実施の形態を図面により詳述したが、本発明の具体的な構成はこの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明に含まれる。例えば、液状物質供給装置と基板の相対移動は、基板の移動装置によるものに限らず、液状物質供給装置の移動装置によるものでも良いし、両方の移動装置を併せ用いるものでも良い。また、液状物質供給装置は、プランジャ型ポンプによるものに限らず、他のポンプによるものでも良い。

#### [0071]

また、滴下位置1箇所あたりの液状物質の滴下回数は1回に限らず複数回行なっても良い。これは、上述した実施の形態によれば、液状物質供給装置20の吐出ポート23が下基板1上の1つの滴下位置を通過する期間中に、備蓄室22が吐出ポート23上を設定回数通過するようにサーボモータ25の駆動を制御することで実施できる。

#### [0072]

また、移動装置 1 2 および移動装置 5 0 がともに X 軸駆動部、 Y 軸駆動部を有する例で説明したが、 X 軸駆動部、 Y 軸駆動部は少なくとも双方の移動装置 1 2 、 5 0 合わせて 1 つずつ有していれば、下基板 1 に対する液状物質の滴下動作は可能である。

さらにまた、備蓄22は、2つに限らず、それ以上であっても構わない。

#### [0073]

#### 【発明の効果】

以上のように本発明によれば、液状物質の滴下動作の高速化が図れ、生産性を 向上させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

図1は液状物質滴下装置と基板貼合わせ装置を示す模式図である。

#### 【図2】

図2は基板上の滴下パターンを示す模式図である。

#### 【図3】

図3は液状物質供給装置を示す模式図である。

#### 【図4】

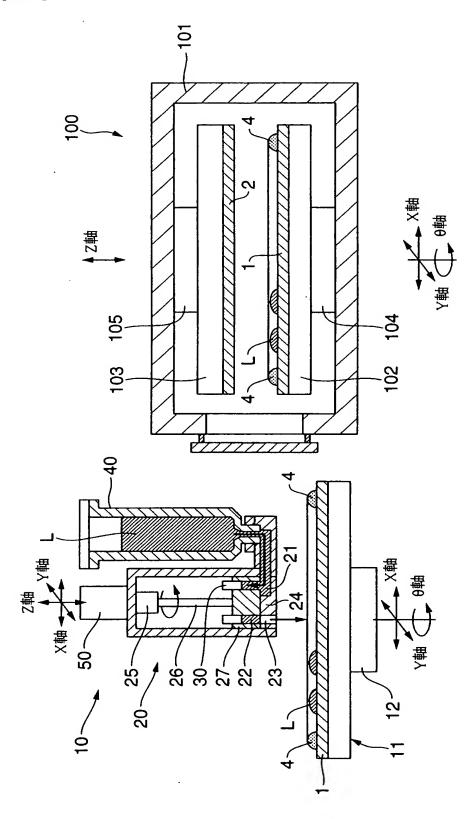
図4は液状物質供給装置の変形例を示す模式図である。

### 【符号の説明】

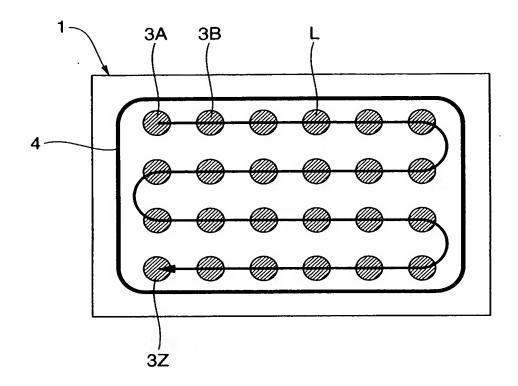
- 1 下基板(基板)
- 3A、3B、3Z 滴下位置
- 10 液状物質滴下装置
- 11 基板搬送ステージ
- 12 移動装置
- 20 液状物質供給装置
- 21 取出しポート
- 2 2 備蓄室
- 23 吐出ポート
- 40 容器
- 50 移動装置

【書類名】 図面

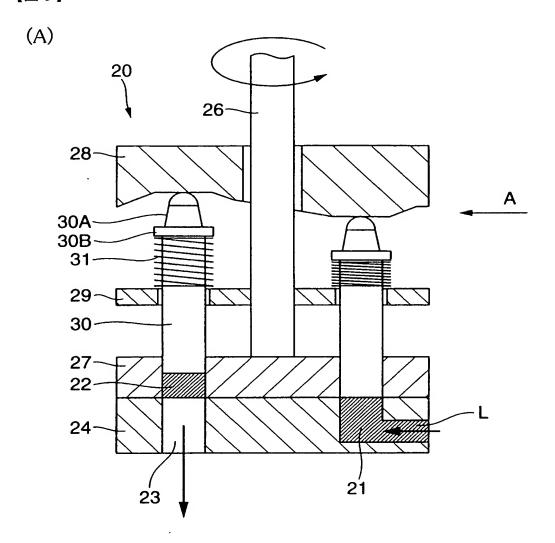
【図1】

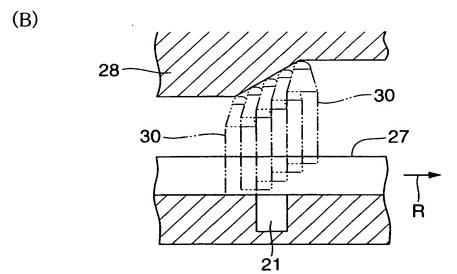


【図2】

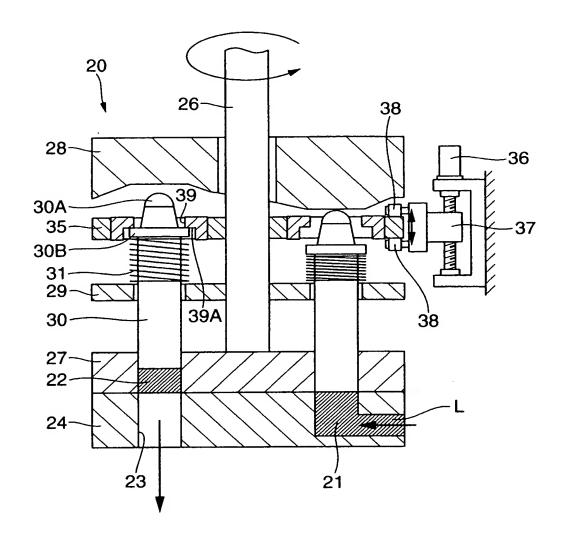


【図3】





【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液状物質の滴下動作の高速化を図り、生産性を向上させること。

【解決手段】 液状物質滴下装置10において、液状物質を蓄える容器40と、容器40から滴下量に応じた量の液状物質を取出す手段(取出しポート21)と、取出した液状物質を一時的に蓄える手段(備蓄室22)と、取出して蓄えられた液状物質を吐出する手段(吐出ポート23)とを備えた液状物質供給装置20と、基板1とを相対的に移動させる移動装置12とを備えたもの。

【選択図】 図1

#### 特願2002-251900

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002428]

1. 変更年月日

1998年10月 5日

[変更理由]

名称変更 住所変更

住 所

神奈川県横浜市栄区笠間町1000番地1

氏 名

芝浦メカトロニクス株式会社

2. 変更年月日

2000年10月23日

[変更理由]

住所変更

住 所 神奈川県

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目5番1号

氏 名

芝浦メカトロニクス株式会社